This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPFEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartour plate 4 is heated by a hot-plate 7 to mero the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartour plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning remarks 1- gial hostory and then the pellets 1 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

负特許出願公開

12 公開特許公報:ハ

四60-10756

5tInt. Cl.* H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5F 3公開 昭和60年(1985) I 月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

84ビームリート型半導体装置の装造方法

21 14

類 昭58-119143

22出

額 昭58(1983) 6 月30日

72 発明者 繩巻草雄

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

九出一所 7、日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号。

每代 理 人 充理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称

ビニュリード型半退体装貨の製造方法

2. 特許無米の利用

ピームリード型半導体本子の形成されたウェハーを裏面してワックスで平板に貼り付ける工程と、 的配ウェハーを裏面から選択的にエッテング除去 してペレットに分配する工程と、 前配ワックスを 高しペレット吸射用治具にて前配平板から前配ペ レットを分限する工程と、 前配ペレットに付着し ているワックスを、 弱められた洗浄用受け皿内に て、 暖めた有機高調によってリックスを除去する 工程とを含むことを特殊とするピームリード型半 導体集物の製造方法。

3. 类型5530% & 6 图

本集別はビースリードや生成体をあの製造方法 ・に関する。 従来ピーエリード型半導体操権の製造方法は、 所別のピーエリード型半導体架子の形成された半 導体が板の上面にリックスを塗布し石菱板と助り 合せし後、数半導体状板の負面にレジストにてパ ターンを形成し肌解析で半導体ウェハーを選択的 にエッサング除去してペレット社に分割し、広に ペレット1個でつ分減して両配列するわに100~ 200℃の環境のホットブレート上でワックスを常 しペレット数が用的机にてペレットと石菱板とを 分離後、半導体ペレットに付着ワックスを予め加 熱ヒーターで有機器割を脱めた有機器割をスプレ ーガンで3~5分間吹付けて除去し卵の配列板に 並べていた。

しかし上記は米のベレットハンドリングデルド ロ、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石 裏面とがワックスによって貼り合わさっておりむ のワックスを100~200℃の似体のホットプレ ート上で石楽板と埋めてワックスを描かし、ペレ ット房のリールにてペレットと石裏板とを分だり、

- 2 -

半海はペレットの配勢而及び異面に付無している ワックスを、50~100℃の最重動機の加熱と ーターにで予め有機用例を繋めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機解剤を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ベレットの配制能及び酸配にワックスが残っていると、ベレットの低幅性及び歩留りを転くし及ベレットサイズによってベレットハンドリングの洗浄時間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本売削は上記が点を除去し半導体装置の係類性 及び数造事関土を大幅に向上させることのできる 半退体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特別は、ビームリード製半導体第子の 形成されたウェハーを表落してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展置から選 状的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

度する。

次には3回に示すようにペレット15の配線所 及び製師に付加しているワックス13を50~ 100で減度範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機原剤と、洗剤用は肌186加減ヒーター 19によって50~100での間は説別で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で範囲の有 機務例を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (第4回) 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本注明方法によればペレットの配額面及び州西に付押しているワックスを予め殴めた有機治剤と応が用受け皿もWめふことにより有機溶剤を腐むでペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが貯去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造多額り及び製品の保護性が良くなり、しかもペレットサイズに関係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図面の配用を設別

程と、加Mによりファクスを申してレットの窓間 相打による部分からペレットを分割するよりと、 的記づレット・バヤしているフックスを、関わら れた受け回内にて、駅めた有機が初れて除去する 工程と、前部ペレットを配列する工程とを含む準 選体報節の製作力がにある。

以下更都但以来づき的面を対例して事業明を許 動性初期する。

まず的)とにいてように、糸年のビースリード 動ま子の形成された半導体ウェハー1を、前にビ ームリードでが下になるように失退して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の平板もに貼り付ける。

たけれ村でははちょハー1の外前にレジストパターンを平成し、けパターンをマスクにして前位 載を用いて数りょハーを選択的にエッチング除去し、第2分に示すようにペレット5に分離する。 次に100~200でのホットブレート7の上で 石英板4を望めてワックス3を積かしペレット版 新用台具6を用いてペレット5を石英板4から分

第1四万至第4回は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半功作ウェハー、2 , 12 ……ビームリード、3 , 13 ……ワックス、4 ……石灰板、5 , 15 ……ベレート、6 , 16 ……ベレット吸石用 始具、7 ……ホットブレート、18 ……休剤用受け皿、19 ……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、20 ……スプレーガン、21 ……石板商用の加熱ヒーター、20 ……スプレーガン、21 ……石板商用の加熱ヒーター、22 ……ガラス板である。

代理人 养地士 内 原



